

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЁНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ

И.С. Солдатенков

При разработке технологии изготовления плёночных электростатических реле [1] исходными были требования, предъявляемые к технологии изготовления элементов вычислительных систем высокой производительности [2]. В этой связи были приняты следующие основные технологические методы микроэлектроники.

1. Применение наиболее разработанного массового способа получения тонких плёнок - вакуумное напыление [3, 4].

2. Применение наиболее разработанного способа одновременного получения высокоточных геометрических размеров плёнок - фотолитография [5].

3. Получение зазоров малой заданной величины между нанесенными плёнками одновременно для большого числа элементов - селективное растворение материалов.

Рассмотрим кратко некоторые особенности изготовления и требования к материалам отдельных элементов плёночных электростатических реле (ПЭР). На рис. I изображена простейшая конструкция ПЭР, где на диэлектрической подложке 1 напылением в вакууме нанесены последовательно: управляющий электрод 2,

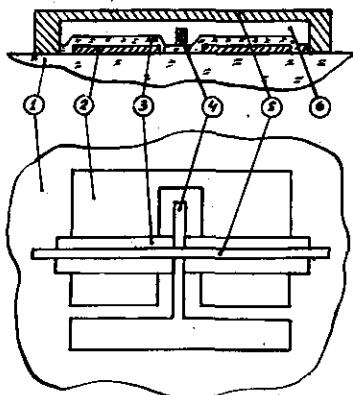


Рис. I. Конструкция ПЭР

зашитенный диэлектриком 3, неподвижный контакт 4 и мембрана 5. Мембрена наносится на удаляемый впоследствии промежуточный слой, толщина которого определяет величину зазора 6 между мемброй и поверхностью диэлектрика.

Так как в данном варианте ПЭР натяжение мембранны осуществляется за счет использования разности коэффициентов термического расширения (КТР) материалов мембранны и подложки, то материал подложки должен быть согласован по КТР с материалом мембранны. Кроме того, материал подложки должен относиться к высокому гидролитическому классу, ибо в процессе изготовления ПЭР подложка неоднократно подвергается воздействию водных растворов кислот, щелочей и органических растворителей. Подложка должна обладать также высоким поверхностным сопротивлением.

В процессе работы ПЭР управляющий электрод подвергается многократному воздействию электростатических сил притяжения со стороны мембранны. В этой связи материалы управляющих электродов должны обладать хорошей адгезией к поверхности подложки. Сюда можно отнести такие металлы, как алюминий, титан, цирконий, tantal, хром и другие материалы, имеющие способность к формированию на поверхности прочных окисных образований [4].

Защита управляющего электрода от замыкания с мембранны может осуществляться как нанесением на его поверхность плёнки диэлектрика, например,  $SiO_2$ ,  $TiO_2$ ,  $MgF_2$ ,  $Al_2O_3$  и др., так и выращиванием на самой поверхности электрода диэлектрического слоя. Эти способы можно применять также в сочетании друг с другом, что значительно повышает электрическую прочность покрытия.

Материал неподвижного контакта должен иметь хорошую адгезию к поверхности подложки или диэлектрического покрытия, обладать свойствами, необходимыми для коммутации маломощных цепей при малых давлениях, подчиняться общему правилу селективной обработки элементов ПЭР в химических реактивах. В качестве материала, удовлетворяющего этим требованиям, можно использовать многослойную композицию из титана, покрытого бронзой бериллиевой, облагороженной золотом.

В рассматриваемой модели ПЭР мембрана, выполняя роль подвижного электрода, является также и одним из контактов реле. Это обстоятельство обусловило выполнение подвижного Электрода из материала, который должен отвечать следующим требованиям:

1. Обладать механическими свойствами, необходимыми для плоских пружин, подвергающихся многократной циклической переменной нагрузке.

2. Удовлетворять условию селективной обработки материалов ПЭР.

3. Иметь хорошие электрофизические свойства, необходимые для контактов слабонагруженных цепей.

4. Иметь хорошую адгезию к поверхности материалов, являющихся основанием мембранны в местах её закрепления.

5. КТР материала мембранны должен соответствовать расчетному по отношению к ТР выбранной подложки.

В качестве материала, в какой-то мере удовлетворяющего перечисленным требованиям, можно предложить, например, бронзу бериллиевую, облагороженную золотом, где бронза обеспечивает необходимые механические свойства мембранны, бериллий — адгезию к подложке, золото — электрофизические контактные свойства. Хорошая растворимость материала в царской водке позволяет с помощью фотолитографии получить необходимые геометрические размеры и резкий край вдоль по обеим сторонам мембранны. Последнее необходимо для того, чтобы устранить нежелательные последствия утоньшения края мембранны, вызывающего нестабильность напряжения срабатывания реле и залипание контактов.

В связи с необходимостью полного удаления из-под мембранны материала промежуточного слоя, он должен обладать достаточно выраженной способностью растворения в одном из реагентов, не взаимодействующим с остальными элементами ПЭР. Поскольку это условие не всегда выполнимо, то в случае, когда реагент, в той

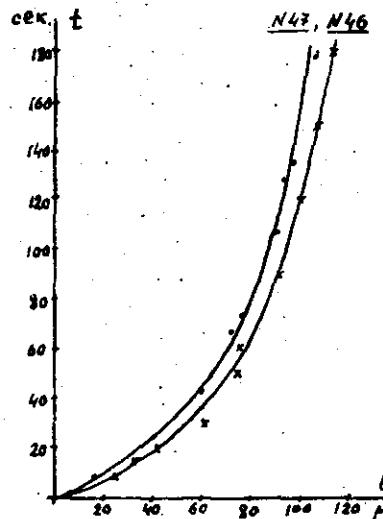


Рис. 2. Зависимость времени растворения промежуточного слоя  $t$  от ширины мембранны  $b$ .

или иной мере, воздействует на другие элементы реле, существенную роль будет играть время, в течение которого происходит растворение промежуточного слоя.

В процессе исследования характера растворения материала промежуточного слоя в жидких реагентах было установлено, что скорость его растворения с течением времени значительно замедляется. Зависимость такого рода для меди, удалаемой из промежутка моноокисью кремния-алюминий (№ 46) и моноокисью кремния-бронза бериллиевая, облагороженная золотом (№ 47), представлена на рис. 2. Растворение производилось в 56%  $HNO_3$  при комнатной температуре. Нелинейность зависимости времени растворения промежуточного слоя  $t$  от ширины мембранны  $b$  накладывает на её величину существенные ограничения.

#### Л и т е р а т у р а

1. ДЯТЛОВ В.Л., СОЛДАТЕНКОВ И.С., ЧЕРЕПОВ Е.И. Электростатическое реле. Авт.свид. СССР № 204440.
2. ЕВРЕИНКОВ Э.В., КОСАРЕВ Ю.Г. Однородные универсальные вычислительные системы высокой производительности. Новосибирск, "Наука" СО АН СССР, 1964.
3. ЮНОВ В.А. Тонкие пленки . их применение в радиоизмерительной аппаратуре. М., 1964.
4. ОЛЛЕНД Л. Нанесение тонких плёнок в вакууме. М.-Л., Госэнергоиздат, 1963.
5. ПРЕСС Ф.Л. Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов. М., "Энергиздат", 1968.